

## 幕張メッセ会場 運営規定

### 幕張メッセ会場内における取材・撮影等に関する規定・ご案内

ご来場いただくプレスおよびインフルエンサーの皆様は、本規定をお守りいただくようお願いいたします。顔出しをしていないインフルエンサーも多数来場予定ですので、お互いを尊重し、節度ある姿勢で取材・撮影等をお願いします。

- 幕張メッセ会場内は写真・動画の撮影が可能ですが、映り込んでいる人物が特定できる場合、必ず、本人の許諾をとるか、人物が特定できないように画像処理をお願いします。
- 出展社のブースにおいては、各社の規定やルールに従って取材、撮影、配信等をお願いします。
- 人物を撮影する場合は、本人または管理者（ブース責任者、マネジャー等）の許諾を必ず得てください。その際に、社名、媒体名・番組名・チャンネル名、使用目的などを明らかにしてください。
- 悪意ある SNS への投稿、出展社や他の来場者が不快になるような取材・報道・配信・投稿等は一切禁止します。
- 出展社ブースで取材・試遊に関してトラブルが発生した場合、事務局では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※日頃、顔出しをしていない皆様におかれましては、プレスや他のインフルエンサーが撮影した写真に不意に顔などが映り込む可能性がありますため、マスクに加えて、サングラスを着用するなど、あらかじめ自衛いただけますと幸いです。

### 出展社にお願いしている撮影等のルール

- ブースに来場されるインフルエンサーを撮影する場合は、必ず本人もしくはマネジャー等に許諾を取ってください。併せて、使用目的などを明らかにしてください。許可のない撮影は禁止します。
- インフルエンサーを撮影した動画や写真を自社のサイトおよび SNS 等に投稿する際は、必ず本人もしくはマネジャー等に許諾を取ってください。
- 感染症拡大防止の観点から、インフルエンサー等に握手を求めるなどの行為は控えてください。
- 上記のことが守られない場合、改善勧告をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ブース内における来場者とのトラブルは、事務局では責任を負いかねます。裁判などに発展する場合もございますので、節度ある来場者対応をお願いします。

### 事務局による会場内の感染症拡大防止策

ご来場にあたって新型コロナウイルス感染防止にご協力ください。

- 入館時に検温とマスク着用の確認をさせていただきます。館内では必ずマスクの着用をお願いします（撮影時などにマスクを外すのは、声を出さず、かつ短時間であれば可とします）。
- 入場時に必ず手のアルコール消毒をお願いします。
- 接触確認アプリ（COCOA）等のインストールおよび稼働をお願いしております。
- 新型コロナウイルス感染者発生時には感染経路特定等の理由により、ご登録いただいた個人情報を、政府機関・自治体の要請により開示することがありますことを、あらかじめご了承ください。

- 下記に該当する方の入場はご遠慮いただきます。
  - 37.5℃以上の発熱が認められた場合
  - 息苦しさ、強いだるさや、軽度であっても咳、咽頭通などの症状がある場合
  - 新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある場合
  - 過去 14 日以内に政府から入国制限や入国後の観察期間を必要とされている国や地域などへの渡航、並びに当該在住者と濃厚接触がある場合

## 出展社にお願いしている感染症拡大防止策

- スタッフはマスクやフェイスシールドを着用し、ブースで使用する消毒液を用意
- スタッフのアルコール消毒および手洗い励行
- スタッフの新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストール
- 会場入りの際の検温および体調確認
- 下記該当者の入場不可
  - 37.5℃以上の発熱が認められた場合
  - 息苦しさ、強いだるさや、軽度であっても咳、咽頭通などの症状がある場合
  - 新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある場合
  - 過去 14 日以内に政府から入国制限や入国後の観察期間を必要とされている国や地域などへの渡航、並びに当該在住者と濃厚接触がある場合
- ゲームコントローラー等の来場者が接触するものは、都度消毒
- 自社ブースにおいて 1 平方メートルあたり、最大 1 名を超えないように運営
- プレスおよびインフルエンサーの取材・試遊については、取材・試遊事前予約システムの活用など、ブースにおける密回避のための運営を徹底
- 自社ブースにおいて大声での呼び込みは禁止

以上